# **FOCUS PLATE**

Patent Number:

JP3192232

Publication date:

1991-08-22

Inventor(s):

UMEDA TOSHIRO; others: 02

Applicant(s)::

NIKON CORP

Requested Patent:

Г <sub>ЈР3192232</sub>

Application Number: JP19890331535 19891221

Priority Number(s):

IPC Classification:

G03B13/24

EC Classification:

Equivalents:

JP2881877B2

## **Abstract**

PURPOSE:To eliminate a feeling of roughness due to granularity even when a dark lens is used or when a lens is stopped down with a stop and to obtain the focus plate which provides excellent defocusing effect by

employing a specific shape which is random to some extent for the shape of microlens curved surfaces, specially, as to the height of projections and depth of recesses of unevenness.

CONSTITUTION: The array pitch P of many microlens curved surfaces is expressed as 8mum<=P<=30mum and the coordinates of respective peak points are given as periodical grating points (X',Y') of equations I and II determined by the pitch P and combinations (I,J) of integers. Further, there is variance among the distances of the respective peak points of the microlens curved surfaces from a plane and the differences of the respective peak points from the plane are within a range of (HXP)mum by using a constant H represented by an equation III. Consequently, the bright focus plate which provides the defocusing effect and has its in-focus state easily decided is obtained although an excellent appearance which has neither a roughness feeling nor granularity is obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-192232

⑤Int. Cl. 5
G 03 B 13/24

識別記号

庁内整理番号 6867-2H ❸公開 平成3年(1991)8月22日

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

53発明の名称 焦点板

②特 願 平1-331535

②出 願 平1(1989)12月21日

⑫発 明 者 梅 田 俊郎

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

⑩発明者 杉村 博之

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

⑫発明者 塚田 信 —

東京都品川区西大井1丁目6番3号 株式会社ニコン大井

製作所内

⑪出 願 人 株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

個代 理 人 弁理士 渡辺 隆男

明細書

1. 発明の名称

焦点板

#### 2. 特許請求の範囲

(I)多数のマイクロレンズ状曲面が所定平面上に 2次元的に配置されてなる拡散板において、該マイクロレンズ状曲面の配列ピッチ P が、

8  $\mu$  m  $\leq$  P  $\leq$  3 0  $\mu$  m

であり、前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂 点の前記平面上における座標(X. Y)は、前記 ピッチPと整数の組(I. J)とから決まる次の 周期的格子点(X'. Y')で与えられ、

 $X' = P \times \{ (I + 0.25 \times (-1)^{j} ) \}$ 

 $Y' = P \times (J \times \sqrt{3} / 2)$ 

前記多数のマイクロレンズ状曲面の各項点の前記 平面からの距離はパラツキを有し、これら頂点の 前記平面からの距離の差は、

 $0.01 \leq H \leq 0.1$ 

からなる定数 H を用いて、(H × P) μ m の範囲 内に形成されていることを 徹とする無点板。 (2)前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の 前紀平面からの距離の差は、

0.03 ≤ H ≤ 0.06

からなる定数Hを用いて、(H×P)μmの範囲 に形成されていることを特徴とする請求項(I) 記載 の焦点板。

(3)前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の 前記平面上における座標(X, Y) は、前記周期 的格子点(X', Y')に対して、所定距離範囲 内のパラツキをもって決定されており、該所定距 離範囲は、

0 < K ≤ 0.5

からなる定数 Κ を用いて、前配周期的格子点を中心に、 (K×P) μ m の範囲に形成されていることを特徴とする請求項(1)記載の無点板。

(4)前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の 前記平面上における座標(X.Y)は、前記周期 的格子点(X'.Y')に対して、

0 < K ≤ 0.3

からなる定数Kを用いて、前紀周期的格子点を中

心に、(K×P)μmの距離範囲に形成されていることを特徴とする請求項(3)記載の無点板。

(5) 前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の 前配平面上における座標(X、Y)の前記周期的 格子点(X'、Y')に対する所定距離範囲内の パラツキ、及び前記多数のマイクロレンズ状曲面 の各頂点の前記平面からの距離のパラツキは、前 記整数の組(I、J)に関してランダムであるこ とを特徴とする請求項(1)乃至(4)記載の無点板。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明はカメラ等のピント合わせ用の焦点板に 関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、一眼レフカメラ用の焦点板として様々の ものが知られている。例えば、ガラス等の母材を 砂掛けにより粗面にし、これから金型を取りブラ スチック材料の表面に凸凹を転写し、これを焦点 板として使用するものが知られている。また、砂

れるため、多様ポケを生じる等ポケ味が不自然で きたないと言った欠点がある。

そして、上記両タイプの焦点板の欠点を解決す るために、半規則的な図形を点在させたレチクル パターンをステップアンドリピート法により繰り 返しながら大面積化してマスク原板を製作し、そ のマスクパターンを感光材に滑らかな凹凸として 記録する製造方法が、特開昭59-208536 母公報により提案されている。この焦点板は、シ チクルパターンを形成する各ドットについてその 円の直径、中心位置、中心間隔を乱数によって決 定することにより、上述した完全不規則パターン と完全周期パターンとの両タイプの欠点を解決し ようとしたものである。しかしながら、自然なポ ケ味を重視する場合には、レチクルパターンのう ンダム性が強くなるため、完全不規則パターンで 問題となったザラツキ感のある粒状性が生じ易い という問題点があった。またステップアンドリビ ート法の継ぎ目における不自然さの解決法も提案 されているが、機械的精度上継ぎ目を完全に一致 掛け粗面による製角部分をエッチング等により球面状に加工し、拡散特性を改善したものが特開昭 58-80842号公報により提案されている。

しかしこれらの無点板は、ボケ味が自然であるいは評価は高いが、反面暗いレンズでも飲りを被り込んだ時に、スクリーを放りを被り込んだ時に、スクリーを放りながらながら、一つをまいたようながらであるがあった。これは砂掛け面あるいはこれをあって、そでもでいて、であるために生じるものである。

また、別の無点板として、ミクロな凸凹形状 (粒径、高さ)を有し、その配列を完全にそろえ たマイクロレンズを周期的に配列した構造の無点 板が特開昭 5 5 - 9 0 9 3 1 号公報等により提案 されている。この焦点板は、ザラツキ感のある粒 状性はなく、明るく見えの良い優れた特徴を持つ が、反面その完全周期構造であるがゆえに回折光 の方向が回折の次数に対応した特定方向に限定さ

させることは難しく、その上間一パターンを繰り返すためマクロ的に焦点板上に格子模様のムラが 生じ見えを悪くしているという欠点がある。

上記のごとき欠点を解決するために、焦点板を 形成する微細パターンのランダム性について適切 な数値限定を与えた焦点板が、本願と同一出類人 による特別 昭 6 3 - 2 2 1 3 2 9 号公報により提 塞されている。この焦点板は微細パターンの各ド ットについて2次元的周期構造を与える格子点を 決定し、その格子点近傍で所定範囲のパラツキを 特たせた点を決定し、この点を中心にして所定の 大きさのドットを形成するものである。このよう なランダムさを導入することにより完全不規則パ ターンで問題となったザラツキ感のある粒状性は 軽減することは可能であるが、微細なマイクロレ ンズ状曲面の分布に偏りが生じるために0次及び 1.次という低次の回折光が強くなり、小さい角度 で散乱される光量が多くなるため、焦点板として は明るくはなるものの、ポケ珠、ピントの検出の し易さには依然として問題が残されていた。

#### (発明が解決しようとする課題)

上述のごとく従来の技術においては、無点板として、その見え具合いにおいてザラツキ感、粒状性がないことと、明るくボケ味の良いこととは相反する傾向にあるため、両者を同時に満足し得るものは得られておらず、ピントの合致状態を判別する難易の観点からしても、いずれかの欠点が避けられないものであった。

本発明の目的は、ザラツキ感、粒状性がない良 好な見え具合でありながら、明るくポケ味が良く ピント合致の判別が容易な無点板を提供すること にある。

#### 〔課題を解決する為の手段〕

本発明は、多数のマイクロレンズ状曲面が焦点 板の平面上に 2 次元的に配置されてなる拡散仮に おいて、これら微細な凹凸パターンの高さ或いは 深さに対して、適当なランダムさを導入したもの である。平面的配置については、周期的である場

(1. j) とから決まる次の周期的格子点 (X'. Y') で与えられ、

$$X' = P \times \{ (1 + 0.25 \times (-1)^{j}) \}$$
 (1)

$$Y' = P \times (J \times \sqrt{3} / 2)$$
 (2)

前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の前記 平面からの距離はバラツキを有し、これら頂点の 前紀平面からの距離の差は、

$$0.01 \le H \le 0.1$$
 (3)

なる定数 H を用いて、(H imes P)  $\mu$  m の範囲に形成されているものである。

ここで本発明におけるマイクロレンズ状曲面とは、 その曲面が球状のみならず、 円錐状及びこれらに類似した形状の微小形状を総称するものであり、 無点板上のマット面の微細構造として、 散小凸面である場合と微小凹面である場合がある。

上記多数のマイクロレンズ状曲面の配列ピッチ Pは8μmより小さい場合には、各次数の回折角 が大きくなるため焦点板の散乱特性を悪くする。 一方、30μmより大きくなる場合にはマイクロ レンズ状曲面の形状が目視の解像範囲に入り、焦 具体的には、多数のマイクロレンズ状曲面の配 列ピッチ P が、

#### 8 μ m ≤ P ≤ 3 0 μ m

であり、前記多数のマイクロレンズ状曲面の各頂 点の座標(X, Y) は、前記ピッチPと整数の組

点板上のマイクロレンズの配列が目立つことになるため好ましくない。

そして、上記(3)式の下限を外れる場合には、マイクロレンズ状曲面の高さ或いは深さのパラツキ範囲が小さ過ぎるため、回折光の方向が回折次数に対応した特定の方向に限定されるため多線ボケなどボケ味が悪くなり、また低次回折光が強いためにピントの合致状態の判別が難しくなる。また、上限を超える場合にはマイクロレンズ状曲面の高さ或いは深さのパラツキが大きくなり過ぎるため、従来の不規則配列状の焦点板のごとく粒状性が生じ易くなり、いずれの場合にも良好な焦点板とすることは難しくなる。

以上の如き本発明の基本構成において、多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の高さ或いは深さの差、即ち前紀所定平面からの距離の差は、

$$0.03 \le H \le 0.06$$
 (4)

なる定数日を用いて、(H×P)μmの範囲に形 成することがより好ましい。また、多数のマイク ロレンズ状曲面の各頂点の平面的瘙根(Χ. Υ) は、周期的格子点 ( X ' , Y ' ) に対して、所定 距離範囲内のパラツキをもって決定されており、 その所定距離範囲は、

 $0 < K \le 0.5$  (5

からなる定数 K を用いて、前記周期的格子点を中心に、(K×P)μmの範囲に形成されていることが好ましい。ここで、定数 K は、

であることがより好ましい。

そして、多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の平面的座標(X. Y)の前記周期的格子点(X. Y)に対する所定距離範囲内のバラツキ、及び多数のマイクロレンズ状曲面の各頂点の前記平面からの距離のバラツキは、前記整数の組(1. J)に関してランダムであることが舒適である。

#### 〔作 用〕

本発明は、上記の如く所定平面上に多数のマイクロレンズ状曲面を 2 次元的に配置されてなる拡散板において、多数のマイクロレンズ状曲面の 2

電光の場合魚点板上のピッチPはP。と同じであるが、縮小電光の場合は異なる。配列にランダム性を導入する場合には、前述したとおり第6図の(a)や(b)に示すごとくピッチPに対応する基準点Nを中心とするバラツキ△の範囲内にドット中心座標(X、Y)を設定する。尚、本発明の魚点板の製造にあたって、前提となる2次元配列については、上述した本願と同一出願人による上記時開昭63-221329号公報に詳細に説明されている手法と同様である。

具体的には、第4図に例示する如く、上配(1)(2) 式によって 2 次元周期構造配列を与える格子点 Q 1. Q 1. Q 1. W \*\*・を決定し、第5図では第4図に示す知を下ったパターンを形成する。第5図では第4図に示したピッチPoの六方格子に対応するドットを無点として示している。そして、平面的配置にランダム性を与える場合には、この格子点とにて第6図(a)や第6図(b)に示す如く、格子点の近今でわずかのパラッキムを持たせた点を決定し、これらの点を中心にしてマスク原板上に、第7図に

次元的配列についてはほぼ周期性をもたせつつ、多数のマイクロレンズ状曲面の高さ又は深さについて遺度の分布を与えることによって、ザラツキ感、粒状性がない良好な見え具合と明るいの見好な見れたの両立を可能としたものである。即ち、いわば3次元的なランダム性の導入によって、入射光東に対する最適な散乱特性を持ち、粒状性が目立つことがなく明るくポケ味に優れた拡散板を可能としている。

これら多数のマイクロレンズを形状創成する方法としては、所定のパターンを形成したマスク原板を光学的に転写する公知のフォトリソグラフィ法を用いることが好ましい。この場合、感光材としてフォトレジストあるいはドライフィルムを用い、これらの表面に目的とする多数のマイクロレンズ状曲面からなる凹凸機造を形成する。

本発明の無点板をフォトリソグラフィ法により 製造するためのマスク原板においては、まず第4 図に示したごとく、マスク原板上の周期配列の基 準点となる六方格子ピッチPoを設定する。等倍

示す如きドットパターンを形成する。このとき目 的とするマイクロレンズ状曲面の高さ或いは深さ に応じてドットパターンの大きさを変え、大きさ に進度な範疇でパラツキを挟たせることにより、 上述した範囲での高さ或いは深さの分布をもつる 動のマイクロレンズ状曲面を形成することができ る。第5回に示したドットパターンは上記(1)(2)式 で決定される周期的六方格子点上に直径が最大値 **∮ …。、最小値∮ …。の異なる大きさのドットを** 形成してマスク原版のパターンとした例であり、 第7 関は上記(1)(2)式で決定される周期的格子点を 中心として、上紀(3)式で与えられる定数Kを用い で前配周期的格子点を中心に、(K×P)μmの 範囲内に、同じく直径が最大値す。。。、最小値す mic の異なる大きさのドットを形成してマスク原 版のパターンとした例である。

尚、マイクロレンズ状曲面が凸面となるか凹面となるかは、マスク原板のパターニングの仕方、 又感光材がネガであるかポジであるかによって、 さらには製造時のレブリカ(型取り)によっても 代わることは言うまでもないが、いずれの場合に もその特性に格別差は認められず、本発明の目的 を十分に達成し得るものである。

ここで、無点板上に形成した山の高さ或いは谷の深さの異なる不規則な形状からなる本発明の無点板が、前記特開昭 8 3 - 2 2 1 3 2 9 号公報により提案された如く 2 次元的配列においてのみ不規則構造を持つ無点板に比べ、優れた特性を持つことを第 8 図~第 1 1 図を用いて説明する。

第8図は本発明の基本とする平面的周期構造が 完全六方格子である場合の回折像の概略を示す平 面図である。第9図~第12図は本発明による焦 点板上の多数のマイクロレンズ状曲面の平面的配 電や高さ或いは深さを種々に変えた場合の回折像 の強度分布を示しており、任意の方向( $\theta$ x)か ら30°の方向( $\theta$ 30)までの角度領域における回 折光強度分布の計算結果である。

第9図は平面的に完全な周期構造を有する完全 周期配列の場合(△/Po = K として、 K = 0) で、各マイクロレンズ状曲面の高さは一定(H =

ンで問題となったザラッキ感のある粒状性が軽減されることも、前紀特開昭 6 3 - 2 2 1 3 2 9 号公報に開示されているとおりである。

そこで、2次元配列にランダム性を導入した第 10図の強度分布と、高さの分布に対してランダ ム性を導入した本発明による第11図の強度分布 とを比較比較すると、第11図のように、2次元 配列が完全周期構造であってもマイクロレンズの 山の高さにランダム性があれば、配列のランダム 性と間様に、回折光の指向性が弱まっていること が分かる。しかも、2次元配列のみにランダムさ がある第10図の場合では、0次及び1次の回折 光が比較的強いのに対し、マイクロレンズ状曲面 の高さにランダム性を設けた場合には、第11図 の如く、低次(n=0,1)の回折光は一段と弱 くなっていることが明らかである。従って、配列 にランダムさがある場合に問題となる低次回折光 による小角触乱の光量が多くなるがために発生し た、魚点板としてのポケ味の悪さ、ピント合致の 料別のし舞さは、高さにランダム性を導入した本 0)とし、平面的にも立体的にも完全周期構造とした場合であり、回折次数に対応した方向にのみ光が分布することとなっている。そして、第10図は平面的にのみ不規則性を導入した場合(K=0.3・H=0)である。また、第11図は、第5図に示した如きマスク原板を用いて、二次元的には完全周期配列とした上でマイクロレンズの山の高さにパラツキH×P(ここではH=0.05)を設けた本発明の場合の回折強度分布を示している。

ここで、まず完全周期性を持つ第9図と、2次元的配列にのみランダム性を導入した第10図とを比較すると、2次元配列にランダム性を導入することによって完全周期配列に比べ、高次回折光にのようのは一クが小さくなりかつでは、40回折角度領域にもピークが現れていることが分かる。従って、2次点板を導入することによって、焦点板による回折光の指向性が弱まり、ボケ味がある程度向上することが何える。また、完全不規則パター

発明の魚点板により改善できることが判る。

## 〔実施例〕

以下本発明の実施例について説明する。

本発明による第1実施例は、二次元配列を最密 充填でありかつ等方性の強い第4図に示すような 六方格子状完全周期構造としている。この格子子のピッチは20μmである。この周期配列がとしている。 点を中心にドットパターンの形状を円形状とした。 場合、第5図に示すごとくその円の直径している。 ツキ範囲を、7μmをといる。フリーのように、に等倍では、20月間を発展を発展していません。 またして多数のマイクロレンズ状曲面の形状創成を施して多数のである。

このようにして製作した高さ方向にランダム性 (H=0.05)を持つ無点板と、従来のように二次元的配列のみにランダム性 (K=0.3)を持つ無点板の違いは、回折光強度分布の計算結果で比較した前配第11図と第10図に示したとおりであり、

高さ方向にランダム性がある場合は回折の指向性 が顕まっている。

ここで、拡散 性について上記第1実施例と従 来の無点板との比較を検討する。第12回は焦点 板による全拡散光量を 1 として各角度以内に拡散 される光量の割合を示したグラフであり、横軸は 角度、縦軸は各角度以内の積算光量値を表してい る。上紀第11図に示した本発明による第1実施 例の無点板の拡散特性(11)は、第10回に示し た二次元的配列にのみ不規則構造を導入した焦点 板の拡散特性(10)に比べ小さい角度の散乱光量 が抑えられ、第9図に示した完全周期構造を有す る焦点板の拡散特性(9)とほぼ同様の散乱分布 を持つことが明らかである。このうように、本発 明の如く、二次元配列におけるランダム性の導入 ではなく高さについての言わば3次元的なランダ ム性の導入によって、低次回折光を相対的に弱め てある程度広い角度にわたって均一な散乱特性を 持たせることが可能となっており、魚点板として 好ましい拡散特性を有していることが分かる。

図の二次元配列のみにランダム性を導入した構造に比べ、低次の回折光強度は低減され、かつ回折光強度は低減され、か有していの指向性は少なく、 好ましい拡散特性を有している。 このように、二次元配列状のランダム性を引列上の不規則性が増して上配Kの値が0.5 を超イ列上の不規則性が増して上配Kの値が0.5 を超イクレンズ状曲面の高さのランダム性による効果は減殺されてしまう。

このため、マイクロレンズ上曲面の頂点の高さの差の分布や、二次元配列でのランダム性に関して、上述の如き数値限定を行うことにより、拡散特性の優れた焦点板を得ることができる。

尚、本発明の無点板の製法については、最も簡単には所謂フォトリングラフィーの技術を用いることが有効であり、そのための電光方法とレジストの間に若干の隙間を設けて回折効果や光瀬の広めりによるポケを利用したプロキシミティ電光をなけることができる。また、必ずしも等倍電光でな

また、本発明による第2実施例は、高さ方向のランダム性に加えて二次元配列構造にもわずかに不規則性を加味したものである。まずマスクに原 4 図のように六方格子状の完全層期で 2 0 μmの基準点 Nを決め、第6 図の(a)や 2 0 μmの基準点 Nを決め、第6 図の(a)や 準点 Nを中心にバラッキ範囲 Δを、0 5 Δ 3 μm として決定した。そして、第7 図に示すように サールで で、第7 図に 示す ことく こと で、 また の 直径 ゆのパラッキ範囲(φ = 1 。 ~ ゆ = 1 。 ~ ゆ = 1 。 ~ ル・・・)を

 $8 \mu \text{ m} \leq \phi \leq 1 2 \mu \text{ m}$ 

としている。このようにして形成されたマスク原版を用いて、上記実施例と同様に等倍電光、記録現像処理を行い、わずかな二次元配列の不規則性(K=0.015)を有し、かつマイクロレンズ状曲面の高さにランダム性(H=0.03)を育する無点板が得られた。この無点板の回折光強度分布の計算結果は第13図に示したとおりである。この場合においても第9図の完全周期構造あるいは第10

くても、縮小投影露光でもよいし、感光材としてフォトレジストの場合ポジ型、ネガ型どちらでもよい、またゼラチン乾板を用いてもよい。さらに、マスク原板状に形成されるパターンとしては必ずしも円形のドット形状でなくてもよいし、二次元配列の基準点は必ずしも六方格子構造である必要はなく、ピッチも20μmに限る必要はない。上記の如く無点板上において8μm≦P≦30μmの範囲とすることが実用的である。

# (発明の効果)

以上のように本発明によれば、無点板上のマイクロレンズ状曲面の形状、特に凸凹の山の高さあるいは谷の深さに関して、ある程度のランダと性を導入した形状とすることにより、暗いかとなった場合にも粒状性によるザラッキ感がなく、しかもポケ味の良好な無点板を得るのみにランダム性を導入した無点板と比べ、本発明においては配列ではランダム性を抑えることができるた

め、個々のマイクロレンズ状曲面の連続的なつながりを傷りの少ないものとすることができ、一層良好な飲乱特性を発現させことが可能となる。すなわち、本発明により周期構造の効果である珍様性のない明るさと、不規則構造の効果である多様がケ、色付きのないボケ味の良さとの相反する両者の特徴を同時に達成することが可能となるものである。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による無点板の微細構造をなす 多数のマイクロレンズ状曲面の形状を例示する等 高線図。

第2図は多数のマイクロレンズ状曲面が凸面で ある場合の概略断面図。

第3図は多数のマイクロレンズ状曲面が凹面と して形成されている場合の概略断面図。

第4回はマスク原板上に形成される二次元配列 六方格子の基準点を示す平面図。

第5図は周期配列格子点としての基準点を中心

各角度以内に拡散される光量の割合を示したグラ っ.

第13図は本発明の第2実施例による焦点板の 回折光強度分布の計算結果。

(主要部分の符号の説明)

1 ・・・・ マイクロレンズ状曲面

Po ・・・・マスク原板の配列ピッチ

ゅ ■ 1 ● ● 1 ・・・・ マイクロレンズ状曲面の高さにバラッキを形成するためのマスク原板上のドットパターンの最小直径

ゅ \*\*\* \*\*\* マイクロレンズ状曲面の高さにバラッキを形成するためのマスク原板上のドットパターンの最大道径

△ ・・・・ マスク原板のドット配列のバラツキ範囲 N ・・・・ マスク原板の六方格子配列の基準点

> 出額人 株式会社 ニコン 代理人 弁理士 渡辺隆男

に多数のマイクロレンズ状曲面の高さ方向にラン ダムさを形成するためのドットパターンを形成し たマスク原板のパターン例を示す平面図。

第6図(a)及び(b)はドットの中心位置を 基準点Nを中心に所定のパラッキ範囲で設定した 例を示す平面図。 第7図は第8図のようにして 決定された中心点に多数のマイクロレンズ状曲面 の高さ方向にランダムさを形成するためのドット パターンを形成したマスク原板のパターン例を示す平面図。

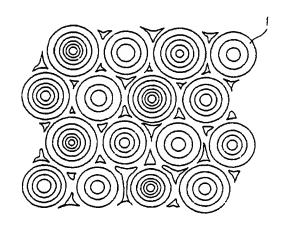
第8図は多数のマイクロレンズ状曲面を完全周期構造とした場合の回折光の強度分布説明図。

第 9 図は完全周期構造の焦点板の回折光強度分布の計算結果。

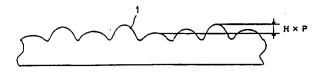
第10図は二次元配列のみにランダム性を導入 した構造からなる焦点板の回折光強度分布の計算 結果。

第11図は本発明の第1実施例による焦点板の 回折光強度分布の計算結果。

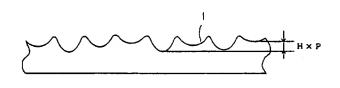
第12回は焦点板による全拡散光量を1として



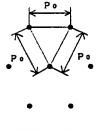
第 1 図



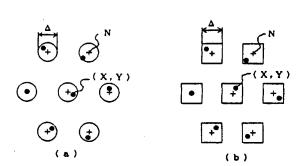
第2図

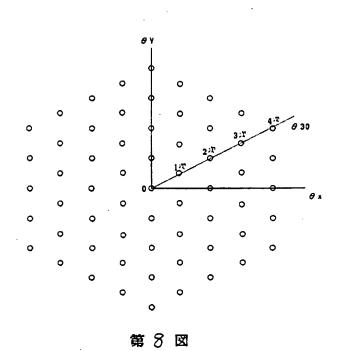


第3図

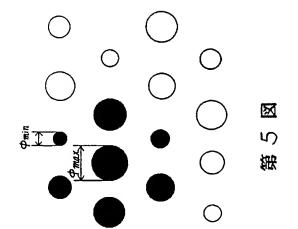


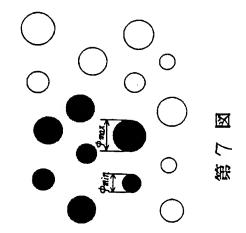
第4図

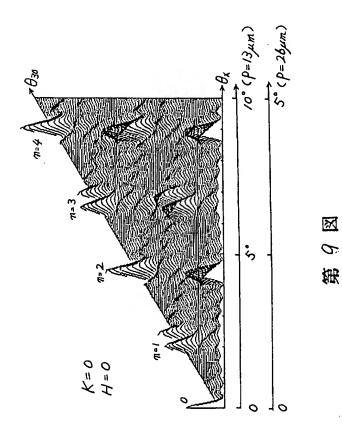


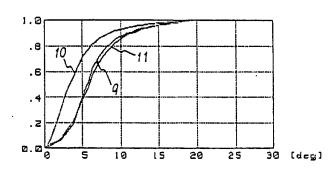


第 6 図

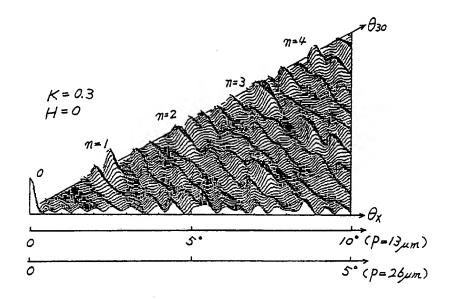




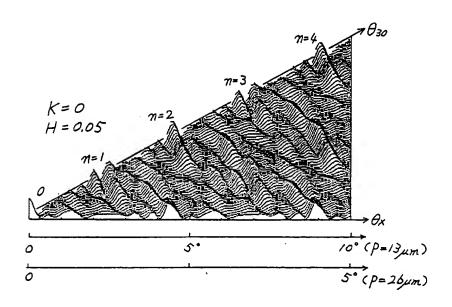




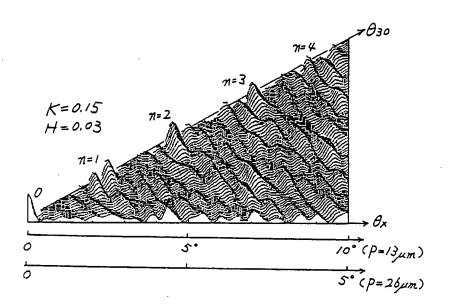
第12図



第10図



第11 図



第 13 図